# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-111544

(43)公開日 平成10年(1998) 4月28日

			D.I						
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FI	* /0=					
G03C	1/95			1/95					
	1/32			1/32					
	1/38			1/38					
	1/76	5 0 1		1/76	501				
	7/00	510		7/00	510				
			審查請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 21 頁)		
(21)出願番号		特顧平8-264141	(71)出願人	0000052	201				
				富士写了	真フイルム株式会	社			
(22)出顧日		平成8年(1996)10月4日	神奈川県南足柄市中沼210番地						
			(72)発明者	外図	6久				
				神奈川リ	具南足柄市中招2	10番地	富士写真		
				フイル	<b>ム株式会社内</b>				
			(72)発明者	白土 🛭	建太郎				
					具南足柄市中沼2	10番地	富士写真		
					<b>公株式会社内</b>				
			(72)発明者	-					
	•		(1-)22371		· 具南足柄市中沼2	10番曲	宮十写真		
					A株式会社内	тощи	M = 177		
1				2 170	AWMALLI				
						j	設終頁に続く		

### (54) 【発明の名称】 ハロゲン化銀写真感光材料

## (57)【要約】

【課題】表面光沢、ヘイズ、粒状性又は膜脆性を悪化させないで、耐圧力性及び高湿度下での耐接着性が改良されたハロゲン化銀写真感光材料を提供する。

【解決手段】支持体上に少なくとも一層のハロゲン化銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、少なくとも一層がコロイド状シリカをコア、有機硬膜剤またはゼラチンと反応して共有結合を生成する官能基を有する有機ポリマーをシェルとするコア/シェル状複合粒子を含有するハロゲン化銀写真感光材料。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に少なくとも一層のハロゲン化 銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、 少なくとも一層がコロイド状シリカをコア、有機硬膜剤 またはゼラチンと反応して共有結合を生成する官能基を 有する有機ポリマーをシェルとするコア/シェル状複合 粒子を含有することを特徴とするハロゲン化銀写真感光 材料。

【請求項2】 該複合粒子が、水性媒体中、分散安定化 剤の存在下で、

- (a) コロイド状シリカ
- (b) オルガノアルコキシシランをカップリング反応さ せ、その後、
- (c) 有機硬膜剤またはゼラチンと反応して共有結合を 生成する官能基を有するモノマーを少なくとも1種含む エチレン性不飽和モノマーを重合する反応操作によって 得られることを特徴とする請求項1記載のハロゲン化銀 写真感光材料。

【請求項3】 分散安定化剤が陰イオン界面活性剤およ び/もしくは高分子分散安定化剤であることを特徴とす 20 る請求項2記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項4】 オルガノアルコキシシランがメタクリロ イル基を含有していることを特徴とする請求項2記載の ハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項5】 (a)、(b)および(c)の組成比が ('a) の100重量部に対して(b) は0.1~50重 量部、(c)は3~1000重量部であることを特徴と する請求項2記載のハロゲン化銀写真感光材料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は耐圧力性、耐接着 性、膜強度の改良されたハロゲン化銀写真感光材料に関 するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ハロゲン化銀写真感光材料においてコロ イダルシリカを保護層および乳剤層に添加する方法は圧 力による濃度変化 (耐圧力性)を改良する手段として従 来より知られている。例えば、特開平6-95300号 公報にはコロイダルシリカの表面をゼラチンと架橋可能 開示されている。しかし該修飾シリカ粒子は膜中での分 散安定性が悪く膜脆性の改良効果も不十分であった。ま た、特公平7-119961号公報には (メタ) アクリ ル酸エステルとコロイダルシリカからなる複合ラテック スを使用して、感度、コントラストの低下がなく、耐圧 力性を改良する技術が開示されている。しかし該特許記 載の複合ラテックスは複合化が不完全であり、十分な耐 圧力性が得られず、また膜脆性の改良効果も不十分であ った。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は表面光沢、ヘイズ、粒状性、膜脆性を悪化させること なくハロゲン化銀写真感光材料の耐圧力性および高湿度 下での耐接着性を改良する微粒子組成物を提供すること である。

2

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、支持体 上に少なくとも一層のハロゲン化銀乳剤層を有するハロ ゲン化銀写真感光材料において、少なくとも一層がコロ 10 イド状シリカをコア、有機硬膜剤またはゼラチンと反応 して共有結合を生成する官能基を有する有機ポリマーを シェルとするコア/シェル状複合粒子を含有することを 特徴とするハロゲン化銀写真感光材料によって達成され た。さらに、本発明の複合粒子は、水性媒体中、分散安 定化剤の存在下で、

- (a) コロイド状シリカ
- (b) オルガノアルコキシシランをカップリング反応さ せ、その後、
- (c) 有機硬膜剤またはゼラチンと反応して共有結合を 生成する官能基を有するモノマーを少なくとも1種含む エチレン性不飽和モノマーを重合する反応操作によって 得られることが望ましい。この製造方法のさらに好まし い態様は該分散安定化剤が陰イオン界面活性剤および/ もしくは高分子分散安定化剤であり、媒体中で実質的に ミセルを形成しない状態で重合が行われ、該オルガノア ルコキシシランがメタクリロイル基を含有しており、 (a)、(b)および(c)の組成比が(a)の100
- 重量部に対して(b)は0.1~50重量部、(c)は 3~1000重量部である。

#### [0005] 30

【発明の実施の形態】本発明の複合粒子は、コロイド状 シリカをコアとし、有機ポリマーをシェルとするコア/ シェル状複合粒子であり、平均粒子径が0.005 µm 以上1μm以下であることを特徴としている。コア部分 に用いられるコロイド状シリカ(コロイダルシリカ) は、平均粒径が1m以上1μm以下の無水珪酸の微粒子 のコロイド (膠質)を指し、特開昭53-112732 号、特公昭57-009051号、同57-51653 号等の各公報に記載されているものを参考にすることが な官能基で修飾して膜の経時劣化を改良する技術内容が 40 できる。これらのコロイド状シリカはゾルーゲル法で調 製して使用することもできるし、市販品を利用すること もできる。コロイド状シリカをゾルーゲル法で調製する 場合には Werner Stober et al ; J. Colloid and Inte rface Sci., 26, 62-69 (1968), Ricky D. Bradley et al; Langmuir 6.792-801 (1) 990)、色材協会誌、61〔9〕488-493(1 988)を参考にして合成できる。また、市販品を使用 する場合は日産化学 (株) 製のスノーテックスーXL (平均粒径40~60m)、スノーテックス-YL(平

50 均粒径50~80nm)、スノーテックス-ZL(平均粒

径70~100nm)、PST-2(平均粒径210n m)、MP-3020(平均粒径328nm)、スノーテ ックス20 (平均粒径10~20nm、SiO2/Na20>5 7)、スノーテックス30 (平均粒径10~20nm、Si 02/Na20>50)、スノーテックスC(平均粒径10~ 20nm、SiO<sub>2</sub>/Na<sub>2</sub>O>100)、スノーテックスO(平 均粒径10~20nm、SiO2/Na2O>500) 等を好まし く使用することができる (ここでSiO2/Na2Oとは二酸化 ケイ素と水酸化ナトリウムの含有重量比を水酸化ナトリ ウムをNa<sub>2</sub> Oに換算して表したものであり、カタログ 10 に記載されている)。 市販品を利用する場合はスノーテ ックス-YL、スノーテックス-ZL、PST-2、M P-3020、スノーテックスCが特に好ましい。コロ イド状シリカの主成分は二酸化ケイ素であるが、少量成 分としてアルミナあるいはアルミン酸ナトリウム等を含 んでいてもよく、さらに安定剤として水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、アンモニア等の 無機塩基やテトラメチルアンモニウムのような有機塩基 が含まれていてもよい。

【0006】オルガノアルコキシシランはコアを構成す 20 るコロイド状シリカ粒子表面を疎水化し、重合場を提供 する機能を担う本発明に必須の成分である。オルガノア ルコキシシランで修飾したコロイド状シリカの表面は未 修飾のシリカ粒子と比べ粒子表面での重合効率が高く、 オルガノアルコキシシラン未使用の場合と比べポリマー 単独粒子の副生およびシェルポリマー未被覆シリカ粒子 残存量の少ない該複合粒子分散物を提供することができ

【0007】オルガノアルコキシシランの好ましい例と してはトリメチルメトキシシラン、トリメチルエトキシ 30 シラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキ シシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエト キシシラン、メチルジメトキシシラン、メチルジエトキ シシラン、ジメチルエトキシシラン、シクロヘキシルメ チルジメトキシシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキ シシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリ エトキシシラン、デシルトリメトキシシラン、オクタデ シルトリメトキシシラン、オクタデシルトリエトキシシ ラン、イソブチルトリメトキシシラン、 $\beta$ -(3,4 $\chi$ 40) ポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、ア ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリ シドキシプロピルメチルジエトキシシラン、ケーアミノ プロピルトリエトキシシラン、 $N-\beta$  (アミノエチル) ノエチル) ァーアミノプロピルメチルジメトキシシラ ン、N-フェニルーケーアミノプロピルトリメトキシシ ラン、<sub>ア</sub>ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、<sub>ア</sub> **ークロロプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリエト** キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリス 50 好ましくない。したがって、分散安定化剤の使用量は修

4

(βメトキシエトキシ) シラン、ジメチルビニルメトキ シシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、メチルビニ ルジメトキシシラン、メチルビニルジエトキシシラン、 ビニルトリアセトキシシラン、3ーメタクリロイルオキ シプロピルトリメトキシシラン、3ーメタクリロイルオ キシプロピルメチルジメトキシシラン等が挙げられる。 【0008】この中でもn-ヘキシルトリメトキシシラ ン、デシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリメト キシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン、イソブ チルトリメトキシシラン、3-メタクリロイルオキシプ ロピルトリメトキシシラン、3-メタクリロイルオキシ プロピルメチルジメトキシシランが特に好ましい。 【0009】該オルガノアルコキシシランによるコロイ ド状シリカの表面修飾反応はコロイド状シリカがゲル化 しない条件下であればいかなるp Hで行われてもよい が、オルガノアルコキシシランの加水分解および縮合を 迅速に進めるため5以下もしくは6.5以上、さらに好 ましくは7以上10以下のpHでカップリング反応が行 われることが望ましい。また、必要に応じて反応系は加 熱されてもよいし、また補助溶媒、例えばメタノール、 エタノール、イソプロパノール、アセトンなどが添加さ れてもよい。コロイド状シリカの表面修飾反応に関して は、前述の RickyD. Badley et al; Langmuir、6、

【0010】該オルガノアルコキシシランによるコロイ ド状シリカのカップリング反応時および後続のシード重 合時には分散安定化剤を存在させておくことが必要であ る。コロイド状シリカのカップリング反応時に分散安定 化剤を使用しない場合、該オルガノアルコキシシランに よるシリカ表面修飾が進行するにつれ粒子表面が疎水化 しコロイド状シリカの水性媒体中での分散安定性が低下 するため、凝集しやすくなる。分散安定化剤は修飾(疎 水化) されたシリカ粒子表面に吸着し、カップリング反 応後のコロイド状シリカの分散安定性を維持することが できる。カップリング反応後のコロイド状シリカの安定 化に必要な分散安定化剤量はコロイド状シリカの粒子径 によって異なり、粒子径の小さなコロイド状シリカを用 いる場合には(比表面積が大きいため)多量に必要であ り、また粒子径の大きなコロイド状シリカに対しては少 量でよい。本発明で好ましく用いられる分散安定化剤の 濃度範囲は溶液濃度が1.0×10-6g/リットル~2 0g/リットルである。

792-801 (1990) を参考にすることができ

【0011】一方、分散安定化剤は一般に界面活性剤を 有する有機化合物であるため過剰に使用すると媒体中に 多数のミセルを形成し、この結果、該オルガノアルコキ シシランによって修飾されたコロイド状シリカ表面上だ けでなくミセル内部でも重合反応が進行し、有機ポリマ 一のみから構成された微粒子(別粒子)を副成するため

飾シリカの分散安定性を維持する量以上で、かつ(重合 開始時点に)媒体中でミセル形成する濃度以下の範囲で あることが望ましい。

【0012】本発明で好ましく用いられる分散安定化剤 は陰イオン界面活性剤および/もしくは高分子分散安定 化剤である。本発明に使用できる陰イオン界面活性剤と してはラウリン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウ ム、オレイン酸ナトリウムなど高級脂肪酸のアルカリ金 属塩類 (セッケン)、ラウリン硫酸エステルナトリウム 塩、セチル硫酸エステルナトリウム塩などの高級アルコ 10 ール硫酸エステルナトリウム塩類、ラウリルアルコール エチレンオキサイド付加物硫酸エステル塩などの高級ア ルキルエーテル硫酸エステル塩類、硫酸化油、硫酸化脂 肪酸エステル、硫酸化脂肪酸類、硫酸化オレフィン、ド デシルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどアルキルベン ゼンスルホン酸ナトリウム塩類、アルキルアリールスル ホン酸塩、ホルマリン縮合ナフタレンスルホン酸塩、α ーオルフィンスルホン酸塩類、オレイル (N-メチル) タウライドなどアルキル (N-メチル) タウライド類、 スルホコハク酸ジ-2-エチルヘキシルエステルナトリ ウムなどスルホコハク酸ジエステル型界面活性剤、高級 アルコールリン酸モノエステルジナトリウム塩、高級ア ルコールリン酸ジエステルモノナトリウム塩、高級アル コールエチレンオキサイド付加物のリン酸エステル塩、 ジアルキルジチオリン酸亜鉛などが挙げられる。

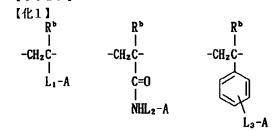
【0013】また、本発明には分散安定化剤として高分 子分散安定化剤を使用もしくは併用することもできる。 好ましい高分子分散安定化剤としてはゼラチン、コロイ ド状アルブミン、カゼイン等の蛋白質、寒天、アルギン 酸ナトリウム、デンプン誘導体等の糖誘導体、カルボキ 30 シメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース等の セルロース化合物、ポリビニルアルコール、末端長鎖ア ルキル基変性ポリビニルアルコール、N-ビニルピロリ ドン、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、アクリ ル酸βーヒドロキシエチル、メタクリル酸βーヒドロキ シエチル、ビニアルコール、メチルビニルエーテル、酢 酸ビニル、アクリルアミド、メタクリルアミド、ジアセ トンアクリルアミド、ビニルイミダゾールなどエチレン 性不飽和モノマーを構成要素として有する単独重合体も しくは共重合体、またポリオキシエチレン、ポリオキシ プロピレン、ポリー2-メチルオキサゾリン等の合成親 水性高分子等が挙げられる。また、高分子分散安定化剤 はアンカー基と分散安定化基を分離したグラフトポリマ ーやブロックポリマー、もしくはマクロマー(分散安定 化剤プレカーサー)を用いても構わない。この中で特に 好ましいのはポリビニルピロリドン単独重合体、ポリビ ニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸で ある。高分子分散安定化剤の好ましい分子量範囲は2, 000~800,000であり、好ましい高分子分散安 定化剤の濃度はO. O5g/リットル~50g/リット 50 (式中、X2は式(5)で示される官能基が求核試薬あ

ルである。

【0014】本発明において、複合粒子のシェル部分 (有機ポリマー) に含有される、有機硬膜剤またはゼラ チンと反応して共有結合を生成する官能基を含むポリマ 一単位を少なくとも含有する。好ましいポリマー単位 は、ポリアクリル系ポリマー、ポリアクリルアミド系ポ リマー又はポリスチレン系ポリマーであり、各々下記式 で表わされる。

6

[0015]



【0016】上記式中Rb は水素原子、メチル基又は一 CH<sub>2</sub> COOHを表わす。L<sub>1</sub> 、L<sub>2</sub> 及びL<sub>3</sub> は二価の 連結基である。Aは共有結合を生成する官能基である。 有機硬膜剤と反応して共有結合を生成する官能基および ゼラチンと反応して共有結合を生成する官能基Aの好ま しい例は以下の式(1)~式(14)であらわされる官能 基であるが、これらに限定されるものではない。さら に、これらの官能基は単分散重合体粒子の炭素原子に直 結していることが望ましい。

式(1)

[0017]

【化2】

#### -SO<sub>2</sub> -M+

【0018】 (式中、M+ はアルカリ金属イオン (例え ばNa<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>)またはアンモニウムイオンを表わ す。)

式(2) -NHR1

(式中、R1 は水素原子、アルキル基 (例えばメチル 基、エチル基) またはアラルキル基 (例えばベンジル 基)を表わす。)

式(3)

[0019]

【化3】

【0020】(式中、X1 は単結合または-O-を表わ し、Y<sup>1</sup> は電子吸引基(例えば-CN、-COCH<sub>3</sub>、 -COC6 H5 、-SO2 CH3 、-SO2 C6 H5 な ど)を表わす。)

式(4)  $-SO_2$  CH=CH<sub>2</sub>

-SO2 CH2 CH2 X2 式(5)

るいは塩基と反応する際、置換反応あるいは脱離反応に よって離脱する基 (例えば-Cl、-OSO2 CH3、 -OSO2 C6 H5 CH3、-OCOCH3、

[0021]

【化4】

【0022】などを表わす。)

式(6)

[0023]

【化5】

$$-X^3 \longrightarrow N \longrightarrow X^1$$

【0024】(式中、 $X^3$  は単結合、-O-、-N ( $R^2$ ) - を表わし、 $R^2$  は水素原子、アルキル基、アラルキル基を表わす。 $Y^2$ 、 $Z^1$  はハロゲン(例えばC1、Br)、アルコキシ基(例えばメトキシ基)、水酸基およびその塩、置換されても良いアミノ基を表わし、

Y<sup>2</sup>、Z<sup>1</sup> の少なくとも1つはハロゲンである。)

式(7)

-сно

式(8)

[0025]

【化6】

【0026】(式中、R3、R4 は水素あるいは炭素原子数1~4のアルキル基を表わし、R3、R4 はともに環を形成してもよい。)

式(9)

-NCO

式(10)

[0027]

【化7】

【0028】式(11)

[0029]

【化8】

8

【0030】(式中、X<sup>2</sup> は式(5)のX<sup>2</sup> と同義) 式(12)

[0031]

【化9】



【0032】 (式中、X<sup>4</sup> は式 (12) の官能基がアミ ノ基と反応した際、容易に脱離する基 (例えばCI、-O-C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> -NO<sub>2</sub>、-O-CH<sub>2</sub> CN、

10 [0033]

【化10】



【0034】 【化11】



【0035】等)で、式(12)は一般式に活性エステル基あるいは混合酸無水物として知られているものを示す。)

式(13) -X<sup>5</sup>

(式中X<sup>5</sup> はC1、Br、Iをあらわす)

これらの中でもビニルスルホニル基、グリシジル基又は アセチルアセトネート基を含むポリマー単位を有するポ リマーが好ましい。

【0036】本発明に用いる複合粒子のシェルボリマーに含有される、有機硬膜剤またはゼラチンと反応して共 30 有結合を生成する官能基、例えば式(1)~式(14) で表される基A(以後反応性官能基と称する)の導入方 法についても特に制約はなく、その反応性官能基を有す るモノマーを用いて重合反応を行い、シェル部分を製造 してもよく、また、反応性基のないボリマーからなるシェル部分を製造してから、いわゆる高分子反応により前 記の反応性官能基を導入してもよい。本発明では、反応 性官能基を有するモノマーを用いた重合反応によりシェル部分を製造するのが望ましい。

【0037】本発明で使用される複合粒子のシェル部分 40 を構成する、反応性官能基を有するモノマーの好ましい 例(以後モノマーA群と称する)を挙げるが、本発明は これらに限定されるものではない。

A群

[0038]

【化12】

(モノマー-2)

$$CH_2 = CH - SO_2K$$

CH2=CH - SO2N

(4/7-4)

CH<sub>2</sub>=C CH<sub>3</sub>
CONHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>

(モノマー-6)

CH2=CH - SO2CH2COOC2H5

(モノマー-8)

CH<sub>2</sub>=CH | | CONHCH<sub>2</sub>NHCOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub>

CH<sub>2</sub>=CH

CONHCH2NHCOCH2SO2CH=CH2

[0039]

\* \*【化13】

$$\begin{array}{c} \text{C1} \\ \text{CH}_2 = \text{CH} - \begin{array}{c} \text{C1} \\ \text{N} - \begin{array}{c} \text{C1} \\ \text{C1} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{C} \\ \text{CH}_2 = \text{C} \\ \text{COO-CH}_2 - \text{C} \\ \text{COO-CH}_2 \end{array}$$

【0041】またA群に代表される反応性官能基含有モ 30\*する)を組み合わせるか、あるいは代替して用いてもよ ノマーに次に挙げる例のようなモノマー(以後モノマー B1群と称する)を組み合わせて用いてもよい。

# 【0042】B1群

アクリル酸メチル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリ ル酸ベンジル、アクリル酸フェニルなどのアクリル酸工 ステル類、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、 メタクリル酸nープチル、メタクリル酸イソブチル、メ タクリル酸t-ブチル、メタクリル酸シクロヘキシル、 メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジルなどのメ タクリル酸エステル類、スチレン、oーメチルスチレ ン、mーメチルスチレン、pーメチルスチレン、αーメ チルスチレン、p-ter ーブチルスチレン、p-クロロ スチレンなどスチレン類、他塩化ビニリデンなどハロゲ ン化ビニル類が挙げられるが本発明はこれらに限定され るものではない。これらのビニル系モノマーは単独で用 いられてもよいし、お互いに組み合わせて用いられても よい。

【0043】またこれらB1群に代表されるモノマーに 次の例のようなエチレン性不飽和基を少なくとも2個有 する架橋性ビニルモノマー(以後、モノマーB2群と称\*50 リトールトリアクリレート、トリメチロールプロパント

11.

#### 【0044】B2群

ジビニルベンゼン、4、4′-イソプロピリデンジフェ ニレンジアクリレート、1、3-ブチレンジアクリレー ト、1、3ープチレンジメタクリレート、1、4ーシク ロヘキシレンジメチレンジメタクリレート、ジエチレン グリコールジメタクリレート、ジイソプロピリデングリ コールジメタクリレート、ジビニルオキシメタン、エチ レングリコールジアクリレート、エチレングリコールジ 40 メタクリレート、エチリデンジアクリレート、エチリデ ンジメタクリレート、1,6-ジアクリルアミドヘキサ ン、N、N´ーメチレンピスアクリルアミド、N, N´ (1,2-ジヒドロキシ)エチレンピスアクリルアミ ド、2、2-ジメチルー1、3-トリメチレンジメタク リレート、フェニルエチレンジメタクリレート、テトラ エチレングリコールジメタクリレート、テトラメチレン ジアクリレート、テトラメチレンジメタクリレート、 2, 2, 2-トリクロロエチリデンジメタクリレート、 トリエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリス

リアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、1、3、5ートリアクリロイルへキサンヒドロsートリアジン、ビスアクリルアミド酢酸、エチリジントリメタクリレート、プロピリジントリアクリレート、ビニルアリルオキシアセテート等が挙げられるが、これに限定されるものではない。またこれらのモノマーを組み合わせて用いてもよい。

【0045】この中でも、エチレングリコールジメタク リレート、ジビニルベンゼン、N, N'ーメチレンビス 10 アクリルアミド、トリメチロールプロパントリメタクリ\*

\*レート、トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、1,3-ブタンジオールジメタクリレートが特に好ましい。

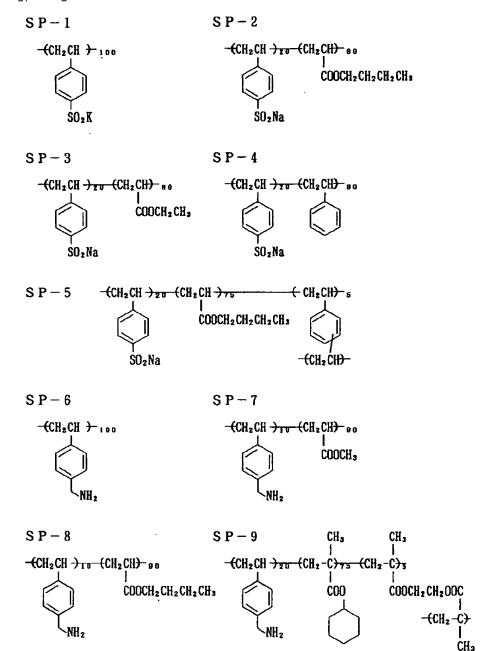
16

【0046】これらA群、B1群、B2群を組み合わせて重合することにより合成される複合粒子のシェル部ポリマーの好ましい例(以後シェルポリマーSP群と称する)を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。式中モノマー含有率は重量%で表される。

SP群

[0047]

【化15】



[0049]

※ ※【化17】

S P 
$$-27$$
 CH<sub>2</sub>CH  $\rightarrow$ <sub>20</sub> CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CO<sub>0</sub> COOCH<sub>3</sub>

S P 
$$-28$$
 CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> CCH<sub>2</sub> CCH<sub>2</sub> CCH<sub>2</sub> CCH<sub>2</sub> COOCH

[0050]

\* \*【化18】

【0051】本発明で使用する重合は、一般的な高分子 合成法のラジカル重合法のうち乳化重合もしくは分散重 合により行うことができる。ラジカル重合法全般につい ては大津隆行・木下雅悦共著:高分子合成の実験法(化 学同人) [1972] や大津隆行: 講座重合反応論1ラ ジカル重合(I)(化学同人)[1971]に、また乳 化重合については室井宗一: 高分子ラテックスの化学 (高分子刊行会) [1970] に、さらに分散重合につ いては Barrett, Keih E.J.:Dispersion Polymerization in Organic Media (JOHN WILLEY & SONS ) (197 5〕の中で各製造法が詳細に記されている。

【0052】本発明で使用する重合が乳化重合の場合に\*50 【0053】本発明で使用する重合が分散重合の場合、

\* 使用できる重合開始剤としては過硫酸カリウム、過硫酸 アンモニウム等の無機過酸化物、アゾビスシアノ吉草酸 のナトリウム塩等のアゾニトリル化合物、2,21-ア ゾビス (2-メチルプロピオンアミド) 塩酸塩等のアゾ アミジン化合物、2,2'-アゾビス〔2-(5-メチ ルー2ーイミダゾリンー2ーイル)プロパン塩酸塩等の 環状アゾアミジン化合物、2,2′ーアゾビス {2-メ チル-N-[1, 1'-ビス(ヒドロキシメチル)-2 - ヒドロキシエチル〕プロピオンアミド等のアゾアミド 化合物が挙げられる。この中でも過硫酸カリウム、過硫 酸アンモニウムが好ましい。

前述の表面修飾されたコロイド状シリカに対し高分子分 散剤を加え、ビニルモノマーと開始剤は両方とも可溶だ が、生成する重合体は不溶であるような媒体中で重合を 行う方法が好ましい。

23

【0054】以下に分散重合を用いる場合の各構成因子 である重合媒体、高分子分散剤、開始剤について述べ る。重合媒体としては水、アルコール類(例えば、メタ ノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノー ル、2-メトキシ-1-プロパノール、ブタノール、t ロヘキサノール、1ーメトキシー2ープロパノール)、 メチルエチルケトン、アセトニトリル、テトラヒドロフ ラン、酢酸エチルなどを使用することができる。これら の媒体は単独で用いられても良いし、お互いに組み合わ せて使用されてもよく、場合によってはさらに他の有機 溶剤を混和させて用いても良い。本発明ではこの中でも 水、メタノール、エタノール、イソプロパノールの単独 もしくは混合液が好ましい重合媒体である。

【0055】本発明で使用される高分子分散剤は、前述 の分散安定化剤と同様でよい。分散重合法を用いる場合 20 に好ましく使用される重合開始剤は、例えば、2,2′ ーアゾビスイソブチロニトリル、2,2'ーアゾビス **(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、ジメチル2,** 2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート)(ジメチ ル2.2′-アゾビスイソブチレート) などのアゾ系開 始剤、ラウリルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシ ド、tertーブチルパーオクトエートなどの過酸化物系開 示剤等が挙げられる。

【0056】本発明の重合では、乳化重合および分散重 することができる。連鎖移動剤として使用できる好まし い化合物としては、四塩化炭素、四臭化炭素、二臭化酢 酸エチル、三臭化酢酸エチル、二臭化エチルベンゼン、 二臭化エタン、二塩化エタンなどのハロゲン化炭化水 素、ジアゾチオエーテル、ベンゼン、エチルベンゼン、 イソプロビルベンゼンなどの炭化水素、第三ドデシルメ ルカプタン、nードデシルメルカプタン、ヘキサデシル メルカプタン (セチルメルカプタン)、 nーオクタデシ ルメルカプタン (ステアリルメルカプタン)、チオグリ セロールなどのアルキル基、種々の官能基で変性された 40 アルキル基の末端にSH基を持つメルカプタン類などの

メルカプタン類、ジイソプロピルザントゲンジスルフィ ドなどのジスルフィド類、チオグリコール酸、2-エチ ルヘキシル、チオグリコール酸ブチル、チオグリコール 酸メトキシブチル、トリメチロールプロパントリスー (チオグリコレート) などのチオグリコール酸誘導体な どが挙げられる。連鎖移動剤を使用する場合の使用量は シェルを構成するビニルモノマーに対して10重量%以 下とすることが望ましい。

(a) コロイド状シリカ、(b) オルガノアルコキシシ ープタノール、ペンタノール、ネオペンタノール、シク 10 ランおよび (c) 有機硬膜剤またはゼラチンと反応して 共有結合を生成する官能基を有するポリマーの組成比は (a)の100重量部に対して(b)は0.1~50重 量部、(c)は3~1000重量部であることが好まし く、さらに好ましくは (a) の100重量部に対して (b)は1~30重量部、(c)は5~800重量部で ある。本発明の複合粒子の平均粒子径は0.005 mm 以上1µm以下であることが好ましく、さらに好ましく は0.01μm以上0.5μm以下である。

【0057】本発明で使用される有機硬膜剤としては、 クロム塩 (クロム明ばんなど)、アルデヒド類 (ホルム アルデヒドなど)、N-メチロール化合物、ジオキサン 誘導体、活性ビニル化合物(1,3,5-トリアクリロ イルーヘキサヒドローsートリアジン、ビス (ビニルス ルホニル) メチルエーテル、N, N' -メチレンビス-[β(ビニルスルホニル)プロピオンアミド〕など)、 活性ハロゲン化合物(2,4-ジクロル-6-ヒドロキ シ-s-トリアジンなど)、ムコハロゲン酸類(ムコク ロル酸など) イソオキサゾール類、ジアルデヒドでん 粉、2-クロルー6-ヒドロキシトリアジニル化ゼラチ 合のいずれかの方法を用いる場合でも連鎖移動剤を使用 30 ンなどを単独または組合せて用いることができる。なか でも、特開昭53-41220号、同53-57257 号、同59-162546号、同60-80846号に 記載の活性ビニル化合物および米国特許3,325,2 87号に記載の活性ハロゲン化物が好ましい。

> 【0058】本発明のコロイド状シリカをコアとし、有 機硬膜剤またはゼラチンと反応して共有結合を生成する 官能基を有するポリマーをシェルとするコア/シェル状 の複合粒子の好ましい例を表1、表2、表3および表4 に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。 【0059】

【表1】

表(

				<b>武</b> [				
NO.	コロイド状	コア粒子	分散剤	シリカ/ポリマー結合用モノマー	シェル	c/s比	Mn	New /New
	シリカ	径 (nm)			ポリマー	(wilt)		
					(SP語)			_
P-1	100重量部	121	SA-4 I重配部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 2.5重量部	SP-1 100重量部	50/50	69900	2. 2
P-2	100直量部	40~60	SA-3 5重量器	3-メタクリロイルオキシブロビルトリメ トキシシラン 8重量部	SP-2 300重量器	25/75	112000	3. 4
P-3	C 100重量部	50~80	SA-5 2.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 5重量部	SP-3 50重量部	67/33	135000	3. 5
P-4	100重量部	50~80	SA-8 2.5重量器	オクタデシルトリエトキシシラン 3 重量部	SP-4 100重整部	50/50	84500	2. 5
P-5	A 100重量部	121	SA-10 0.5重量器	ビニルトリエトキシシラン 2. 5重量部	SP-5 700重量器	13/87	-	-·
P-6	100重量部	328	SA-1 2.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 5重量部	SP-6 25重量部	80/20	66000	2. 7
P - 7	100重量部 D	10~20	SA-8 5重撮影	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 10重量部	SP-7 200重量部	33/67	144000	3. 2
P – 8	100重量部	121	SA-4 2重量部	ビニルトリアセトキシシラン 2. 5重量部	SP-8 50重量部	67/33	109000	3. 4
P-9	A 100重量部	121	SA-6 2.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 1重量部	SP-9 100重量部	50/50	_	_ •
P-10	100重屈部	50~80	SA-7 3重量部	メチルビニルジメトキシシラン 5番 <b>量部</b>	SP-10 100重量器	50/50	123000	3. 2

# [0060]

\* \*【表2】 表2(表1続き)

NO.	コロイド状	コア粒子	分散剤	シリカ/ポリマー結合用モノマー	シェル	c/s比	Mn	Mar∕Min
	シリカ	径 (ma)			ポリマー	(wilt)		
					(路路)			
P-11	A 100重量部	121	SA-8 1重量部	3-メタクリロイルオキシブロビルトリメ トキシシラン 2.5重量部	SP-11 100重量部	50/50	98300	3. 0
P-12	F 100重量部	328	SA-2 0.5重量器	3-メタクリロイルオキシプロピルメチル ジメトキシシラン 2重量部	SP-12 50重量部	67/33	_	_•
P-13	I 100重量部	15	SA-5 7重量部	デシルトリメトキシシラン 10重量部	S P−13 200重量部	33/67	102000	2. 9
P-14	B 100重量部	40~60	SA-4 4重量部	ビニルトリエトキシシラン 5 重量部	SP-14 100重量部	50/50	88500	2. 7
P-15	100重量部	121	SA-3 1.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロビルトリメ トキシシラン 3重量部	SP−15 200重量部	33/67	138000	3. 6
P-16	D 100重量部	10~20	SA-1 5重量部	ビニルトリメトキシシラン 5 重量部	SP-16 100重量部	50/50	115000	3. 5
P-17	100重量部	121	SA-4 1重量部	3-メタクリロイルオキシプロビルトリメ トキシシラン 2.5重量部	SP-17 50重量部	67/33	127000	3. 4
P-18	A 100重量部	121	SA-3 1重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 2.5重量部	SP-18 100重量部	50/50	98600	3. 4
P-19	A 100重量部	121	SA-3 1.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 2.5重量部	SP-19 300重量部	25/75	115000	3. 5
P-20	C 100重量部	50~80	SA-5 2.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 5重量部	SP-20 50重量部	67/33	87500	3. 0

【0061】上段:構成成分種、下段:使用量(数値は

いずれも固形分換算値)

コロイド状シリカA:スノーテックス-ZL(粒子径1

21 nm); 日産化学(株)製

コロイド状シリカB: スノーテックス-XL(粒子径4

0~60nm);日産化学(株)製

※0~80nm);日産化学(株)製

コロイド状シリカD: スノーテックス-C(粒子径10

~20nm); 日産化学(株)製

コロイド状シリカE: PST-2 (粒子径210n

m);日産化学(株)製

コロイド状シリカF: MP-3020 (粒子径328 n

コロイド状シリカC:スノーテックス-YL(粒子径5%50 m);日産化学(株)製

27 コロイド状シリカG:合成品(粒子径147nm、変動

係数19%)

\*5nm);日産化学(株)製

28

\*架橋ポリマーなので分子量測定不可。

コロイド状シリカH:合成品(粒子径270nm、変動

[0062] 【表3】

係数27%)

コロイド状シリカ I: スノーテックス-30 (粒子径1\*

				2K 2				
HO.	コロイド状	コア粒	分散剤	シリカ/ポリマー結合用モノマー	シェル	c/s此	Mn	Mar√Ma
	シリカ	子経			ポリマー	(wi.lt.)		
i		(nm)			(SP#F)			<u> </u>
P-21	E 100重量部	210	SA-8 1重量部	オクタデシルトリエトキシシラン 3重量部	SP-21 100重量部	50/50	82500	2. 7
P-22	100重量部	121	SA-10 0. 5重動部	ビニルトリエトキシシラン 2. 5重量部	SP-22 400重量部	20/80	91000	2. 8
P-23	100重量部	40~60	SA-1 2.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 5重量部	S.P.—23 50 <b>11112</b> 28	67/33	_	<b>-</b> •
P-24	100重量部	10~20	SA-8 5重撮部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 10重量部	SP-24 100重量部	50/50	_	_·
P -25	100重量部	121	SA-4 2重量部	ビニルトリアセトキシシラン 2.5重量部	SP-25 50重量部	67/33	99500	3. 0
P -26	100重量部	121	SA-6 2.5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 1重量部	SP-26 100重量部	50/50	111000	3. 8
P-27	C 100重量部	50~80	SA-7 3重量部	メチルビニルジメトキシシラン 5重量部	SP-27 100重量部	50/50	135000	3. 8
P-28	A 100重配部	121	SA-9 1重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルメチル ジメトキシシラン 2.5重量部	SP-28 100重量部	50/50	124000	3. 6
P-29	A 100重量部	121	SA-8 1重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 2.5重配部	SP-29 100重量3	50/50	115000	3. 4
P -30	100重量部	15	SA-5 7重量部	デシルトリメトキシシラン 10重量部	SP-30 200重量数	33/67		_•

# [0063]

※ ※【表4】

				इद्रस् (इद्राक्ष्यक्त				
NO.	コロイド状	コア粒	分散剤	シリカ/ポリマー結合用モノマー	シェル	c/s比	Mn	Mare / Min
1	シリカ	子征			ポリマー	(will)		
	i	(ma)			(SP群)			<u> </u>
P-31	B 100重量部	40~60	SA-4 4重量部	ビニルトリエトキシシラン 5 重量部	SP-31 100重量部	50/50	104000	3. 4
P-32	100重量部	121	SA-3 1. 5重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 3重量部	SP-32 200重量部	33/67	120000	3. 5
P-33	100重量部 D	10~20	SA-1 5重 <b>開</b> 部	ビニルトリメトキシシラン 5 重量部	100重要報 S P - 33	50/50	95600	2. 7
P -34	C 100重量部	50~80	SA-4 1重量部	フェニルトリメトキシシラン 2.5重 <b>量</b> 部	SP-34 100重量部	50/50	78800	2. 4
P-35	F 100董量部	328	まりどこんピロリドン 4 6 重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 15重量部	SP-29 230重量部	30/70	88000	2. 5
P-36	H 100重量部	270	まりビニルピロリドン 4 6 重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 15重量部	SP-34 230重量部	30/70	96500	2. 8
P-37	G 100重量部	147	科汀七汀列矿 迁 20重量部	ビニルトリメトキシシラン 1 0 重量部	SP-11 100重 <b>型部</b>	50/50	86300	2. 6
P -38	H 電量重001	270	49322714酸 5重量	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 5重量部	SP-28 100重量部	50/50	103000	3. 0
P -39	A 100重量部	121	まりビニルピロリドン 2重量部	フェニルトリメトキシシラン 2 重量部	SP-30 10重量器	91/9		_ •

【0064】以下に本発明の複合粒子の合成例を示す。 合成例1 P-11の合成

- ★A-8の70%水溶液0.57gをそれぞれ添加、攪拌 した。上述の反応液にコロイダルシリカ(日産化学
- 攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した500mlのガ
- (株)社製ST-ZL、粒径121nm)45.6%液 ラス製三口フラスコに、蒸留水300ml、界面活性剤S★50 87.7gを攪拌下ゆっくり添加した後、反応液のpH

を2N硫酸を用い7.5に調整した。窒素気流下で80 ℃に昇温した後3-メタクリロイルオキシプロピルトリ メトキシシラン1.0gを添加し4時間攪拌を続けシリ カ粒子の表面修飾を完結させた(SA-8の液濃度: 0.1重量%)。この後、過硫酸カリウム0.128g を蒸留水8回に溶解した液(開始剤溶液)を添加し直ち に、モノマー-5を8g、n-ブチルアクリレート32 gを混合した液 (モノマー液)を定速滴下装置を用いて 3時間にわたり滴下した。モノマー液の滴下終了時点で\*

29

\*同開始剤溶液を再度添加し、さらにそのまま80°Cで3 時間加熱攪拌を続けシード重合を完結させた。これを室 温まで冷却後、ろ過して固形分18.0重量%、平均粒 径192nm、変動係数〔= (粒径の標準偏差/平均粒 径)×100]25%の複合微粒子分散物436g(収 率98%)を得た。

[0065] 【化19】

S A 
$$-8$$
 CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>
|
NaO<sub>3</sub>S-CH-COO-CH<sub>2</sub>CH-(CH<sub>2</sub>)-, CH<sub>3</sub>
|
CH<sub>2</sub>-COO-CH<sub>2</sub>CH-(CH<sub>2</sub>)-, CH<sub>3</sub>
|
CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>

【0066】合成例2 P-29の合成 攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した500mlのガ 20 ラス製三口フラスコに、蒸留水300ml、界面活性剤S A-8の70%水溶液0.57gをそれぞれ添加、攪拌 した。上述の反応液にコロイダルシリカ(日産化学

(株) 社製ST-ZL、粒径70~100nm) 45. 6%液87.7gを撹拌下ゆっくり添加した後、反応液 のpHを2N硫酸を用い7.5に調整した。窒素気流下 で80℃に昇温した後3-メタクリロイルオキシプロピ ルトリメトキシシラン1.0gを添加し4時間攪拌を続 けシリカ粒子の表面修飾を完結させた(SA-8の液濃 8gを蒸留水8回に溶解した液 (開始剤溶液)を添加し 直ちに、モノマー-15を8g、n-ブチルアクリレー ト32gを混合した液 (モノマー液)を定速滴下装置を 用いて3時間にわたり滴下した。モノマー液の滴下終了 時点で同開始剤溶液を再度添加し、さらにそのまま80 ℃で3時間加熱撹拌を続けシード重合を完結させた。こ れを室温まで冷却後、ろ過して固形分17.9重量%、 平均粒径185mm、変動係数〔= (粒径の標準偏差/ 平均粒径)×100324%の複合微粒子分散物430 g(収率96%)を得た。

【0067】合成例3 P-34の合成

SA-4

【0069】合成例4 P-36の合成 [コロイダルシリカの調製] 攪拌装置、温度計、還流冷 却管を装着した3000mlのガラス製三口フラスコに、 エタノール2534ml、蒸留水100ml、28%アンモ★50 径274 n m、変動係数26%のコロイダルシリカ水分

★ニア水100g、テトラエトキシシラン150gをそれ ぞれ添加し、内温が30℃になるように設定し24時間 **櫚拌した。これをろ過して固形分1.8重量%、平均粒** 

※攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した500mlのガ ラス製三口フラスコに、蒸留水280ml、界面活性剤S A-4の4.3%水溶液9.3gをそれぞれ添加、攪拌 した。上述の反応液にコロイダルシリカ(日産化学 (株) 社製ST-YL、粒径50~80nm) 40.6 %液98.5gを攪拌下ゆっくり添加した後、反応液の pHを2N硫酸を用い7.5に調整した。窒素気流下で 80℃に昇温した後フェニルトリメトキシシラン1.0 gを添加し4時間攪拌を続けシリカ粒子の表面修飾を完 結させた (SA-4の液濃度: 0.1重量%)。この 後、過硫酸カリウム0.128gを蒸留水8叫に溶解し 度:0.1重量%)。この後、過硫酸カリウム0.12 30 た液 (開始剤溶液)を添加し直ちに、モノマーー16を 20g、スチレン20gを混合した液 (モノマー液)を 定速滴下装置を用いて3時間にわたり滴下した。モノマ 一液の滴下終了時点で同開始剤溶液を再度添加し、さら にそのまま80℃で3時間加熱攪拌を続けシード重合を 完結させた。これを室温まで冷却後、ろ過して固形分1 7.9重量%、平均粒径163nm、変動係数〔=(粒 径の標準偏差/平均粒径)×100325%の複合微粒 子分散物440g(収率98%)を得た。

> [0068] 【化20】

散物2150g(収率89%)を得た。

〔カップリング剤処理〕 撹拌装置、温度計、還流冷却管を装着した1000mlのガラス製三口フラスコに、上述のコロイダルシリカ水分散物728g、3-メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン(MOPS)1.96g、28%アンモニア水5gをそれぞれ添加し、室温で24時間撹拌した。これをろ過して固形分2.1重量%、平均粒径278nm、変動係数27%のコロイダルシリカ水分散物731g(収率95%)を得た

31

〔シード分散重合〕 攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した200mlのガラス製三口フラスコに、上述のMOPS修飾コロイダルシリカ分散物61.4g、エタノール33ml、ポリビニルピロリドン (GAF製K-90)0.6g、モノマー-16を1.5g、スチレン1.5gをそれぞれ加え、窒素気流下で70℃に昇温した後ジメチル2,2′-アゾビス (2-メチルプロピオネー\*

\*ト)0.06gをエタノール26gに溶解した液(開始 剤溶液)を添加し、そのまま70℃で8時間加熱攪拌を 続けシード分散重合を完結させた。

【0070】これを室温まで冷却後、ろ過して固形分4.2重量%、平均粒径521nm、変動係数29%の複合微粒子分散物89g(収率87%)を得た。分散重合を用いて合成した他の複合微粒子分散物も同様にして合成した。その他の複合微粒子分散物も合成例1~3あるいは合成例4に準じて合成した。以下に本発明で検討10したコロイド状シリカをコアとし、有機硬膜剤またはゼラチンと反応して共有結合を生成する官能基を有する有機ポリマーをシェルとするコア/シェル状の複合粒子の例について列挙するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0071】 【表5】

表 5

【0072】本発明の比較検討用粒子を表6に示す。

※【表6】

[0073]

NO.	コロイド状 シリカ	コ <b>ア粒子</b> 径 (nm)	分散剤	シリカ/ポリマー結合用モノマー	シェ·ル ポリマー (SP群)	c/s此 (yt比)	粒子径 (mm)	合成法
Q-1	A 100重量部	121	SA-8 1重量部	3-メタクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン 2.5重量部	n - プチル アクリレート 100重量部	50/50	181	乳化重合
Q-2			SA-8 1重量部		SP-29 100重量部	_	109	乳化重合
Q-3	A 100重量部	121	SA-8 1重量部	γーグリシドキシプロピルトリメトキシシ ラン 2. 5重量部		_	123	

上段:構成成分種、下段:使用量(数値はいずれも固形分換算値)

コロイド状シリカA:スノーテックス-ZL(粒子経121nm);日産化学(株)製

【0074】表6に示した比較検討用粒子の合成例を以 下に示す。

# 【0075】比較合成例1

Q-1の合成 (ゼラチン反応性基を持たない複合粒子) 攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した500mlのガ 20 ラス製三口フラスコに、蒸留水300ml、界面活性剤S A-8の70%水溶液0.57gをそれぞれ添加、攪拌 した。上述の反応液にコロイダルシリカ(日産化学 (株) 社製ST-ZL、粒径70~100nm) 45. 6%液87.7gを攪拌下ゆっくり添加した後、反応液 のpHを2N硫酸を用い7.5に調整した。窒素気流下 で80℃に昇温した後3-メタクリロイルオキシプロピ ルトリメトキシシラン1.0gを添加し4時間攪拌を続 けシリカ粒子の表面修飾を完結させた(SA-8の液濃 度:0.1重量%)。この後、過硫酸カリウム0.12 30 8gを蒸留水8mlに溶解した液(開始剤溶液)を添加し

直ちに n - ブチルアクリレート40g (モノマー液)を 定速滴下装置を用いて3時間にわたり滴下した。モノマ 一液の滴下終了時点で同開始剤溶液を再度添加し、さら にそのまま80℃で3時間加熱攪拌を続けシード重合を 完結させた。これを室温まで冷却後、ろ過して固形分1 8.0重量%、平均粒径181nm、変動係数〔=(粒 径の標準偏差/平均粒径)×100〕25%の複合微粒 子分散物440g(収率97%)を得た。

#### 【0076】比較合成例2

Q-2の合成〔シェルポリマーのみからなる粒子〕 **攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した500mlのガ** ラス製三口フラスコに、蒸留水300g、界面活性剤S A-8の70%水溶液0.57gをそれぞれ添加、攪拌 した。反応液のpHを2N硫酸を用い7.5に調整した 後、窒素気流下で80℃に昇温した。この後、過硫酸カ リウム〇. 128gを蒸留水8回に溶解した液(開始剤 溶液) を添加し直ちに、モノマー-15を8g、n-ブ チルアクリレート32gを混合した液 (モノマー液)を 定速滴下装置を用いて3時間にわたり滴下した。モノマ\*50 を担持したハロゲン化銀感材は、特開平6-35118

\*一液の滴下終了時点で同開始剤溶液を再度添加し、さら にそのまま80℃で3時間加熱攪拌を続けシード重合を 完結させた。これを室温まで冷却後、ろ過して固形分1 0.9重量%、平均粒径109nm、変動係数15%の 微粒子分散物350g(収率95%)を得た。

#### 【0077】比較合成例3

Q-3の合成(ゼラチン反応性シランカップリング剤処 理シリカ)

攪拌装置、温度計、還流冷却管を装着した500mlのガ ラス製三口フラスコに、蒸留水300ml、界面活性剤S A-8の70%水溶液0.57gをそれぞれ添加、攪拌 した。上述の反応液にコロイダルシリカ(日産化学

(株) 社製ST-ZL、粒径70~100nm) 45. 6%液87.7gを攪拌下ゆっくり添加した後、反応液 のpHを2N硫酸を用い7.5に調整した。窒素気流下 で80℃に昇温した後ャーグリシドキシプロピルトリメ トキシシラン1.0gを添加し4時間攪拌を続けシリカ 粒子の表面修飾を完結させた。これを室温まで冷却後、 ろ過して固形分46.2重量%、平均粒径123nm、 変動係数16%の微粒子分散物88.0g(収率99 %)を得た。

【0078】本発明のハロゲン化銀写真感光材料は、支 持体上に少なくとも一層のハロゲン化銀乳剤層と少なく とも一層の非感光性親水性コロイド層を有していてばよ く、本発明のコロイド状シリカをコアとし、有機硬膜剤 またはゼラチンと反応して共有結合を生成する官能基を 有する有機ポリマーをシェルとするコア/シェル状の複 合粒子は黒白感光材料(特に製版用感光材料、Xレイ感 光材料)、カラー感光材料のいずれにおいても使用でき る。

【0079】特に、レンズ付きフィルムユニットに適用 した場合にも効果を発現しやすく有効である。

【0080】また、本発明は透明磁気記録層を有するハ ロゲン化銀写真材料に使用することもできる。磁気記録

号、特開平6-17528号、発明協会公開技報94-6023に詳細に記載される予め熱処理したポリエステ ルの薄層支持体、例えば、ポリエチレン芳香族ジカルボ キシレート系ポリエステル支持体で、50μm~300  $\mu$ m、好ましくは $50\mu$ m~ $200\mu$ m、より好ましく は80~115 $\mu$ m、特に好ましくは85~105 $\mu$ m を40℃以上、ガラス転移点温度以下の温度で1~15 00時間熱処理 (アニール) し、特公昭43-2603 号、特公昭43-2604号、特公昭45-3828号 1-131576号等に記載のコロナ放電、特公昭35 -7578号、特公昭46-43480号記載のグロー 放電等の表面処理し、USP5,326,689号に記 載の下途りを行い必要に応じUSP2、761、791 号に記載された下引き層を設け、特開昭59-2350 5号、特開平4-195726号、特開平6-5935 7号記載の強磁性体粒子を塗布すれば良い。 なお、上述 した磁性層は特開平4-124642号、特開平4-1 24645号に記載されたストライプ状でも良い。 更に 必要に応じ、特開平4-62543号の帯電防止処理を し、最後にハロゲン化銀乳剤を塗布した物を用いる。こ こで用いるハロゲン化銀乳剤は特開平4-166932 号、特開平3-41436号、特開平3-41437号 を用いる。こうして作る感材は特公平4-86817号 記載の製造管理方法で製造し、特公平6-87146号 記載の方法で製造データを記録するのが好ましい。その 後、またはその前に、特開平4-125560号に記載 される方法に従って、従来の135サイズよりも細幅の フィルムにカットし、従来よりも小さい小フォーマット 画面にマッチするようにパーフォレーションをフォーマ 30 ット画面当たり片側2穴穿孔する。

【0081】こうして出来たフィルムは特開平4-15 7459号のカートリッジ包装体や特開平5-2102 02号実施例の図9記載のカートリッジ、またはUSP 4,221,479号のフィルムパトローネやUSP 4,834,308号、USP4,834,366号、 USP5, 226, 613号、USP4, 846, 41 8号記載のカートリッジに入れて使用する。ここで用い るフィルムカートリッジまたはフィルムパトローネはU SP4, 848, 893号、USP5, 317, 355 号の様にベロが収納できるタイプが光遮光性の観点で好 ましい。さらには、USP5, 296, 886号の様な ロック機構を持ったカートリッジやUSP5,347,\*

5. かぶり防止

添加剤の種類 RD17643 1. 化学增感剤 23頁 2. 感度上昇剤 3. 分光增感剤、 23~24頁 強色增感剤 4. 增 白 剤 24頁

24~25頁

\* 334号に記載される使用状態が表示されるカートリッ ジ、二重露光防止機能を有するカートリッジが好まし い。また、特開平6-85128号に記載の様にフィル ムを単にカートリッジに差し込むだけで容易にフィルム が装着されるカートリッジを用いても良い。こうして作 られたフィルムカートリッジは次に述べるカメラや現像 機、ラボ機器を用いて合目的に撮影、現像処理、色々な 写真の楽しみ方に使用できる。例えば、特開平6-88 86号、特開平6-99908号に記載の簡易装填式の 記載の紫外線照射、特公昭48-5043号、特開昭5 10 カメラや特開平6-57398号、特開平6-1011 35号記載の自動巻き上げ色像カメラや特開平6-20 5690号に記載の撮影途中でフィルムの種類を取り出 し交換出来るカメラや特開平5-293138号、特開 平5-283382号に記載の撮影時の情報、例えば、 パノラマ撮影、ハイヴィジョン撮影、通常撮影(プリン トアスペクト比選択の出来る磁気記録可能)をフィルム に磁気記録出来るカメラや特開平6-101194号に 記載の二重露光防止機能を有するカメラや特開平5-15 0577号に記載のフィルム等の使用状態表示機能の付 20 いたカメラなどを用いるとフィルムカートリッジ (パト ローネ)の機能を充分発揮できる。この様にして撮影さ れたフィルムは特開平6-222514号、特開平6-222545号に記載の自現機で処理するか、処理の前 または最中または後で特開平6-95265号、特開平 4-123054号に記載のフィルム上の磁気記録の利 用法を用いても良いし、特開平5-19364号記載の アスペクト比選択機能を利用しても良い。現像処理する 際シネ型現像であれば、特開平5-119461号記載 の方法でスプライスして処理する。また、現像処理する 際または後、特開平6-148805号記載のアタッ チ、デタッチ処理する。こうして処理した後で、特開平 2-184835号、特開平4-186335号、特開 平6-79968号に記載の方法でカラーペーパーへの バックプリント、フロントプリントを経てフィルム情報 をプリントへ変換しても良い。更には、特開平5-11 353号、特開平5-232594号に記載のインデッ クスプリント及び返却カートリッジと共に顧客に返却し ても良い。

> 【0082】本発明がカラー感光材料である場合に使用 40 できる公知の写真用添加剤も上記の3つのリサーチ・デ ィスクロージャーに記載されており、下記の表に関連す る記載箇所を示した。

RD18716 RD307105 866頁 648頁右欄 648頁右欄 866~868頁 648頁右欄~ 649頁右欄 647頁右欄 868頁 868~870頁 649頁右欄

37 38 剤、安定剤 873頁 25~26頁 649頁右欄~ 6. 光吸収剤、 650頁左欄 フィルター 染料、紫外 線吸収剤 7. ステイン 872頁 25頁右欄 650頁左欄 ~右欄 防止剤 872頁 8. 色素画像 650頁左欄 25頁 安定剤 651頁左欄 874~875頁 9. 硬 膜 剤 26頁 10. バインダー 26頁 651頁左欄 873~874頁 11. 可塑剤、 27頁 650頁右欄 876頁 潤滑剤 875~876頁 26~27頁 650頁右欄 12. 塗布助剤、 表面活性剤 650頁右欄 876~877頁 13. スタチック 27頁 防止剤

[0083]

# 【実施例】

#### 実施例-1

特開平2-854号公報第20頁~第24頁に記載され た実施例1に従って、下塗りを施した厚み127μの三 酢酸セルロースフィルム支持体上に、下記の組成の各層 より成る多層カラー感光材料を作製し、試料101(比\*

14. マット剤

878~879頁 \*較例)とした。数字は12当りの添加量を表わす。なお添

20 加した化合物の効果は記載した用途に限らない。

【0084】第2保護層の添加物種、添加量を表7に示 すように変更した以外は試料101と同様にして試料1 02~115を作製した。

[0085]

106

【表7】 表 7

試料0.	第20層添加物	添加量(g/m²)	接着コマ数	表面光沢	ヘイズ	粒状性	膜脆性	備考
101			3 6	100	100	タイプ	タイプ	コントロール
102	ポリメチルメタクリレート追逐加 (平均位径1.5μm)	0. 10	. 1	8 5	1 4 5	劣る	やや劣る	比較例
103	比較例A	0.20	7	9 1	108	同等	やや劣る	比较例
104	比較例B	0.20	2 1	90	110	同等	や中劣る	比較例
105	比較例C	0.20	11	91	108	同等	やや劣る	比較例
106	比較例D	0.20	10	89	112	同等	劣る	比較例
107	比較例E	0. 20	30	8 9	112	岡等	同等	比較例
108	P-2	0. 20	1	9 3	106	国等	同等	本発明
109	P-11	0. 20	1	92	106	同等	同等	本発明
110	P-20	0.20	1	93	105	同等	同 等	本発明
111	P-29	0.20	1	93	106	同等	周 等	本発明
112	P-30	0.20	2	92	105	岡等	同等	本発明
113	P-34	0.20	0	9 i	105	碀等	园 等	本発明
114	P-29	0.30	0	93	105	同等	<b>园等</b>	本発明

0.40

比较例A:Q-1

115

比較例B:Q~2とコロイダルシリカAの等量混合物(固形分)

P-29

比较例C:Q-3

比較例D:コロイダルシリカA

比较例E:Q-2

※めて示した。耐接着性の評価は、透明スリーブに30℃ 【0086】これらの試料に露光を与え現像処理を施し 90%RHの雰囲気下に20日間入れたものの接着コマ た。得られた試料について耐接着性、表面光沢、ヘイ ズ、粒状性、膜脆性について評価した結果を表7にまと※50 数で表した(接着コマ数が小さいほど優れる)。接着コ

マ数は画像部にかかる接着跡の見られるコマの数を数え た値である(全コマ数は36コマ)。表面光沢は60度 の反射率を表し、試料101を100とし相対比較した (値が大きいほど優れる)。ヘイズはヘイズメーターで 測定し、試料101を100とし相対比較した(値が小 さいほど優れる) 粒状性はプロジェクターで投影し低濃 度部の粒子の荒れを試料101と相対比較した。膜物性 は-20℃でのヒビワレを試料101と相対比較する方 法を取った。

の大きいマット剤を添加した試料102は耐接着性に優

40

れるが、表面光沢、ヘイズ、粒状性を悪くする。また試 料103~107は耐接着性の改良効果が不十分であ り、膜脆性、ヘイズも悪かった。これに対し本発明試料 108~115は耐接着性に優れ、ヘイズ、粒状性、膜 物性ともに問題なかった。

#### [0088]

【発明の効果】本願発明のコロイド状シリカをコア、有 機硬膜剤またはゼラチンと反応して共有結合を生成する 官能基を有する有機ポリマーをシェルとするコア/シェ 【0087】表7の結果から明らかなように、平均粒径 10 ル状複合粒子を使用することにより感光材料の圧力かぶ りとひび割れが著しく減少することが分かった。

フロントページの続き

(72)発明者 石垣 邦雄 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内